

PRESS RELEASE

2018 年 1 月 17 日 理化学研究所 慶應義塾大学

# 集光 XFEL パルスの空間コヒーレンスを正しく評価

# ー従来の解析方法の問題点を解決ー

#### 要旨

理化学研究所(理研)放射光科学総合研究センター生命系放射光利用システム開発ユニットの小林周研修生(慶應義塾大学理工学研究科博士課程3年)、中 迫雅由客員主管研究員(慶應義塾大学理工学部物理学科教授)、山本雅貴ユニッ トリーダーらの研究チームは、X線自由電子レーザー(XFEL)<sup>[1]</sup>施設「SACLA<sup>[2]</sup>」 で得られる集光ミラー<sup>[3]</sup>で強度増強された XFEL パルスの波面のそろい具合(空 間コヒーレンス<sup>[4]</sup>)を 30Hz(1 秒に 30 回)のパルスごとに正しく評価する理論 および測定方法を考案し、確立しました。

SACLA では、波面がそろった大強度X線パルスを発生させることができます。 X線を散乱する能力が乏しい試料の回折実験など、特に強い XFEL パルスが必要 な場合は、集光ミラーを用いてビームサイズを小さく絞り、さらに強度を高め ます。これまで、集光ミラーの位置を適切に調整すれば、XFEL パルスの波面も 試料位置でそろうと考えられてきました。ところが 2014 年、ドイツと SACLA の共同研究グループが、XFEL パルスの空間コヒーレンスを表すパラメータを測 定したところ、完全に波面がそろっているときを 1.0 とすると、SACLA では 0.7 程度しかないと発表しました<sup>注1)</sup>。

今回、研究チームは、先行研究で提案された解析方法に大きな問題があること を発見しました。そこで、正しく空間コヒーレンスを見積もる理論を構築する ために、2007年に発表の検出器画素に記録されることで強弱差が小さくなった 回折パターンから本来の回折パターンを回復させる物理数学の理論<sup>注2)</sup>に、2014 年に中迫雅由客員主管研究員らが開発した暗視野位相回復法<sup>[5]注3)</sup>の理論を援用 することにしました。これらを用いて、データ解析理論を再構築し、実用化の ためのプログラムコードを作成して解析を行ったところ、集光ミラーで加工し ても、空間コヒーレンスがほぼ完全な集光 XFEL パルスが得られていることを確 認しました。さらに、XFEL パルスごとに試料の回折に寄与しうるビームの大き さや、周囲にもたらす放射線損傷領域<sup>[6]</sup>を見積もることができました。

本成果により、集光 XFEL パルスの空間コヒーレンスを確認する方法が理論的 にも、技術的にも確立されたため、他の XFEL 施設においても、この手法が広く 利用されると期待できます。

本研究は、英国のオンライン科学雑誌『*Scientific Reports*』(1 月 16 日付け) に掲載されました。

注 1) Lehmkühler *et al.*, (2014) "Single Shot Coherence Properties of the Free-Electron Laser SACLA in the Hard X-ray Regime" Sci. Rep. 4, 5234.

注 2) Song *et al.*, (2007) "Phase retrieval from exactly oversampled diffraction intensity through deconvolution" *Phys.Rev.* B 75, 012102.



注 3) 2014 年 11 月 4 日 Spring8 プレスリリース

「X線自由電子レーザーを用いた非結晶粒子構造研究のための新しい解析理論の構築と実用化」 http://www.spring8.or.jp/ja/news\_publications/press\_release/2014/141104/

# ※研究チーム

理化学研究所 放射光科学総合研究センター 利用システム開発研究部門
ビームライン基盤研究部 生命系放射光利用システム開発ユニット
研修生 小林 周 (こばやし あまね)
(慶應義塾大学大学院 理工学研究科博士課程3年)
研修生(研究当時) 関口 優希(せきぐち ゆうき)
客員研究員 笠口 友隆(おろぐち ともたか)
(慶應義塾大学 理工学部 物理学科 専任講師)
ユニットリーダー 山本 雅貴(やまもと まさき)
客員主管研究員 中迫 雅由(なかさこ まさよし)
(慶應義塾大学 理工学部 物理学科 教授)

#### 1. 背景

X線自由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA」では、波面がそろった、つま り空間コヒーレンスの高い大強度X線パルスを発生させることができるため、 そのX線パルスはさまざまな実験に利用されています。X線を散乱する能力が 乏しい試料の回折実験など、特に強い XFEL パルスを必要とする場合は、X線集 光ミラーを用いてビームサイズを小さく絞り、さらに強度を高めます。

これまでは、精密に表面加工されたX線ミラーの位置を適切に調整すれば、 集光された XFEL パルスの波面も試料位置でそろうと考えられていました。とこ ろが 2014 年、ドイツと SACLA の共同研究グループが、XFEL パルスの空間コヒ ーレンスを表すパラメータを測定したところ、完全に波面がそろっているとき を 1.0 とすると、SACLA では 0.7 程度であると発表しました。

しかし、中迫客員主管研究員らがこれまで収集した金属微粒子試料や生体粒子 などの回折パターンのほとんどは、空間コヒーレンスのパラメータがほぼ 1.0 でなければ記録できないほど質の高いものでした。この矛盾はどのようにして 生じるのか、これまで空間コヒーレンスが高いとうたわれていた SACLA で供給 されている集光 XFEL パルスは、実は高くないのかといった疑問が残ったままで あり、完全に解決されていませんでした。

#### 2. 研究手法と成果

集光 XFEL パルスは強度が非常に大きく、パルス1ショットでも照射された物体は破壊されるため、集光点に検出器を設置して空間コヒーレンスを測定することはできません。そこで、薄膜上に一様に散布した金属微粒子試料に集光 XFEL パルスを照射して得られる回折パターンに対して、回折パターンでの干渉縞の鮮明度から入射X線の空間コヒーレンスを測定する Speckle visibility spectroscopy (SVS)<sup>[7]</sup>という手法を適用しました。SVS を用いれば、試料に照



射された XFEL パルスの空間コヒーレンスを計算機を用いて自動で評価できま す(図1左上)。

SACLA では、XFEL パルスが 30 Hz(1 秒間に 30 回) で供給されるため、金属 微粒子散布試料を XFEL パルス照射位置に対して高速で並進させる(スキャンす る) 技術が必要です。高速で試料をスキャンして 30 Hz で回折パターンを取得 する測定は、中迫客員主管研究員らが 2016 年に開発した低温試料照射装置『高 砂六号』<sup>[8] 注4)</sup> によって既に可能になっています。

研究チームはまず、集光ミラーの位置を適切に調整して、孤立した金属材料粒 子1個から回折パターンを記録したところ、回折パターン内での強度変化から、 入射 XFEL パルスの空間コヒーレンスを表すパラメータはほぼ 1.0 であることが 分かりました。しかし、その直後に 30 Hz で取得した多くの金属微粒子散布試 料の回折パターンに、2014 年の先行研究で提案された SVS による解析方法を適 用したところ、パラメータは 0.7~0.8 の間で変動しました(図1右上)。

これは、SVS による解析理論に大きな問題があることを示しています。回折パ ターンを記録する検出器では、その画素サイズに応じて波面のそろい具合を反 映する回折パターンの強弱の差が小さくなります(図1左下)。このため、波面 がそろった入射 XFEL パルスを用いて得られた回折パターンであっても、そのま ま解析に用いると、波面のそろい具合が小さく見積もられることになります。

そこで、この点を改善して正しい空間コヒーレンスを見積もる理論を構築する ために、離散的に記録された回折パターンから、本来の回折パターンを回復さ せる物理数学の理論を用いることにしました。しかし、この方法を用いた場合、 回折パターンの中心付近のデータがビームストップ<sup>[9]</sup>によって測定できないと いう実験上の制約によって、そのままでは本来の回折パターンを計算できませ ん (図1左上)。

この問題を克服するためには、中心付近のデータが影響しないように重みづけ をして解析を行う必要があります。これを解決するために、中迫客員主管研究員 らが2014年に開発した暗視野位相回復法の理論を援用することにしました(図 1右下)。これら二つの理論を用いて、SVSのデータ解析理論を再構築し、実用 化のためのプログラムコードを作成して解析を行ったところ、集光ミラーで加 工しても、空間コヒーレンスがほぼ完全な集光 XFEL パルスが得られることを確 認しました(図1右上)。



図1 集光 XFEL パルスの波面のそろい具合を調べる新しい方法

左上:波面のそろい具合を調べる実験の模式図。

- 右上:従来法と本研究の新しい方法で波面のそろい具合を XFEL パルスごとに見積もった結果。従来法では、 波面のそろい具合は 0.7~0.8 で変動したのに対し、本研究手法では 1.0 だった。
- 左下:回折パターンを有限サイズの画素を持つ検出器で測定した場合(棒グラフ)、回折強度の強弱の差が 小さくなる。画素中に含まれる斜線部の強度の積算値が検出信号になる。
- 右下:一様に散布された金属材料粒子からの回折パターン(左)と暗視野位相回復法を適用するためのマ スクを施した回折パターン(右)。右では、本来の回折パターンを計算できる。

さらに、得られた回折パターンの自己相関関数を暗視野位相回復法の理論に基 づいて計算し、集光 XFEL パルス中で試料に回折パターンを生じさせうる大きさ が約 2.8 マイクロメートル (µm、1 µm は 1,000 分の 1 mm) であることを突 き止めました。また、集光 XFEL パルスの裾野部分は、試料に損傷を与えるのに 十分な強度を持つことが、照射試料の電子顕微鏡<sup>[10]</sup>観察や原子間力顕微鏡<sup>[11]</sup>を 用いた模擬的な測定から明らかになりました。これらの知見から、SACLA で集 光 XFEL パルスを用いる場合、スキャンの幅(パルスの照射位置の間隔)を 25 µ m 以上にする必要があることが明らかになりました。

注 4) 2016 年 5 月 18 日 Spring8 プレスリリース

「X線自由電子レーザーによる非結晶試料からの高効率回折データ収集装置を実用化」 http://www.spring8.or.jp/ja/news\_publications/press\_release/2016/160518/

#### 3. 今後の期待



今回提案した測定方法と理論を用いることで、XFEL 施設で供給される大強度 XFEL パルスの波面のそろい具合が簡単に測定できるようになりました。金属微 粒子の大きさを適切に調整し、XFEL を用いた実験を始める前に本測定方法を適 用することで、XFEL パルス診断にも利用できます。また、放射線損傷が生じう る領域を見積れるため、スキャン実験のデザインにも役立つと期待できます。

# 4. 論文情報

<タイトル>

Shot-by-shot characterization of focused X-ray free electron laser pulses <著者名>

Amane Kobayashi, Yuki Sekiguchi, Tomotaka Oroguchi, Masaki Yamamoto, and Masayoshi Nakasako

<雑誌> Scientific Reports <DOI> 10.1038/s41598-018-19179-3

# 5. 補足説明

[1] X線自由電子レーザー(XFEL) X線領域におけるレーザーのこと。従来の半導体や気体を発振媒体とするレーザーと は異なり、真空中を高速で移動する電子ビームを媒体とする。ほぼ完全な空間コヒー レント光であり、数フェムト秒(1フェムト秒は1,000兆分の1秒)の超短パルス光 である。XFELは X-ray Free Electron Laser の略。

# [2] X線自由電子レーザー施設「SACLA」

理化学研究所と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本で初めての XFEL 施設。2011 年 3 月に施設が完成し、<u>SPring-8 Angstrom Compact free electron LAser</u>の 頭文字を取って SACLA と命名された。2011 年 6 月に最初の X 線レーザーを発振、 2012 年 3 月から共用運転が開始され、利用実験が始まっている。諸外国と比べて数 分の一というコンパクトな施設の規模にも関わらず、0.1nm 以下という世界最短波長 のレーザーの生成能力を有する。

[3] 集光ミラー

楕円筒面形状ミラーは、色収差がなくさまざまな波長の光を反射できる点や、反射率 が高く強度減衰が小さい点などの優れた特徴から、X線の集光に用いられることが多 い。1次元集光を行う楕円筒面形状ミラーを2枚利用することで、鉛直方向と水平方 向の集光を独立して行うことができる。2枚のミラー配置は提案者の名前をとって Kirkpatrick-Baez ミラー配置と呼ばれる。

[4] 空間コヒーレンス



ある空間内に複数の光波が存在するとき、波同士の山と山もしくは谷と谷が重なれば、 それぞれ山もしくは谷は大きくなる。逆に、山と谷が重なる場合には打ち消される。 このような光波の干渉の具合を空間コヒーレンスという。

[5] 暗視野位相回復法

ビーム中心から離れた領域の回折データだけを抽出するフィルターマスクを、乗算した回折パターンから位相回復計算を行う手法。中心付近のデータを大きく欠損した回 折パターンから試料全体の投影電子密度像を回復することができる。

[6] 放射線損傷

X線の持つエネルギーによって、X線と相互作用した分子が壊れること。X線との相 互作用で分子が壊れる場合だけでなく、分子が壊れる過程で生じる電子や、壊れた分 子から生成する反応性の高い分子が観察対象の分子と化学反応する場合もある。

[7] Speckle Visibility Spectroscopy (SVS)

時間的あるいは空間的な干渉縞の強度変動を測定する手法。 光源の空間コヒーレンス を考慮した上で干渉縞の強度相関を評価すれば、散乱体のダイナミクスに関する知見 を得ることができる。

[8] 低温試料照射装置『高砂六号』

非結晶試料が散布された薄膜をX線照射野に搬送する装置。1 秒間に 30 ショット入 射されるX線パルスごとに薄膜を並進させる(スキャンする)ことによって、照射野 に常に破壊されていない新鮮な試料粒子を供給することができる。

[9] ビームストップ

試料を透過したX線を検出器の直前で遮蔽するための金属製の板。透過X線は強度 が非常に強いため、ビームストップがなければ検出器は破壊されてしまう。

[10] 電子顕微鏡

通常の光学顕微鏡では可視光を試料に当てて観察するのに対し、電子顕微鏡では電子 線を当てて観察する。電子線の波長は可視光よりもはるかに短いため、理論上 0.1nm 程度の分解能が得られる。

[11] 原子間力顕微鏡

プローブと呼ばれる探針を試料に近づけ、試料と探針の間に働く原子間力を検出して 試料表面の構造を画像として得る手法。

# 6. 発表者·機関窓口

<発表者> ※研究内容については発表者にお問い合わせ下さい 理化学研究所 放射光科学総合研究センター 利用システム開発研究部門 ビームライン基盤研究部 生命系放射光利用システム開発ユニット 研修生 小林 周 (こばやし あまね) (慶應義塾大学大学院 理工学研究科博士課程3年)

客員主管研究員 中迫 雅由(なかさこ まさよし)



(慶應義塾大学 理工学部 物理学科 教授)
ユニットリーダー 山本 雅貴(やまもと まさき)
TEL: 045-566-1713(中迫)
E-mail: nakasako@phys.keio.ac.jp(中迫)



中迫 雅由

<機関窓口> 理化学研究所 広報室 報道担当 TEL:048-467-9272 FAX:048-462-4715 E-mail:ex-press@riken.jp

慶應義塾 広報室 TEL:03-5427-1541 FAX:03-5441-7640 E-mail:m-koho@adst.keio.ac.jp